

This website uses cookies to improve the user's experience during working with our network and to provide users with dedicated services and functions. By further use you agree with that.OKDetails

Adresse	CVD Equipment Corporation 355 South Technology Drive 11722 Central Islip
Pays	Etats Unis
Etat	New York

PRODUITS OU MACHINES

CVD Equipment Corporation designs, develops, and manufactures process equipment solutions for R&D, pilot, and production applications. Our products include a complete array of turnkey solutions such as chemical vapor deposition systems, gas & liquid delivery cabinets, gas panels, and related gas abatement systems. CVD Equipment Corporation's headquarters and application laboratory are located on Long Island, New York, USA.

Our R&D and Production Systems include:

- Atomic Layer Deposition (ALD) Systems
- Atmospheric Pressure CVD (APCVD) Systems
- Semiconductor Crystal Growth Systems
- Chemical Vapor Infiltration (CVI) Systems
- High Temperature Annealing (HTA) Systems
- Hydride Vapor Phase Epitaxy (HVPE) Systems
- Low Pressure CVD (LPCVD) Systems
- Liquid Phase Epitaxial (LPE) Reactor Growth
- Metal Organic CVD (MOCVD) Systems
- Plasma Enhanced CVD (PECVD) Systems
- Rapid Thermal Processing (RTP) & Rapid Thermal Annealing (RTA) Systems
- Selenization and Sulfurization (SAS) Systems

Our Production System Technology Capabilities include:

- Automation
- Cluster Tools
- Dry Etching
- Exhaust Abatement
- Multi-Chamber Tools
- Reel-to-Reel (Roll-to-Roll)
- Vacuum Coating

Our equipment is used worldwide for cutting edge research and high volume production for many applications such as:

- Aerospace Components
- Medical Implants
- Military
- Semiconductor/MEMS (Microelectromechanical Systems)
- Solar Photovoltaics
- Nanomaterials
- Optoelectronics
- Glass Coatings
- Functional Coatings
- TCO (Transparent Conductive Oxide) Coatings

Company Profile of **CVD Equipment Corporation**

A service of glasssglobal.com, an affiliate of glasssglobal group.

Les informations publiées sur ce document sont soumises au droit d'auteur et appartiennent à la société en question resp. à la source des adresses. Tous les droits sont réservés expressément. N'importe quel utilisateur qui accède à un tel matériel peut faire ainsi seulement pour sa propre utilisation personnelle, et l'usage d'un tel matériel est au risque unique de l'utilisateur. La redistribution ou toute autre exploitation commerciale des adresses est expressément interdite. Là où une adresse est fournie par un tiers, chaque utilisateur accepte d'observer et être lié par les limites spécifiques de l'utilisation. Glass Global ne représente ou n'approuve pas l'exactitude ou la fiabilité d'aucune des informations citées dans les adresses ou pages externes auxquelles l'on se réfère ici. www.glasssglobal.com - The International Portal to the Glass Industry - OGIS GmbH